

(公財)新化学技術推進協会 ナノフォトニクスエレクトロニクス交流会勉強会 2022年12月15日(木)

# スピントロニクス

最新の研究動向と今後の産業応用への期待

#### 佐藤勝昭 東京農工大学名誉教授 JST-CRDS特任フェロー





#### **講師 自己紹介** 1966 京都大学修士課程修了(1978 京都大学工学博士) 1966 NHK入局 1968-1984 基礎研物性研究部 1984 東京農工大学 工学部助教授

- 1984 東京慶エ大学 工学部助教授 1989 同教授 2005 同理事(副学長) 2007- 同名誉教授 2018- 同リサーチアドバイザー
- 2007-2013 JSTさきがけ[次世代デバイス」研究総括 2008-2019 JST研究広報主監 2010-2018 JST研究開発研究センターフェロー 2018 同特任フェロー
  - 2017-2019 文科省ナノテクノロジープラットフォームサブPD 2019-2022 同PD

#### \_\_\_\_\_ 主な著書

- 「光と磁気」(朝倉書店),「応用電子物性工学」(コロナ社)、 「応用物性」(オーム社),「金色の石に魅せられて」(裳華房)、 「機能材料のための量子工学」,「半導体なんでもQ&A」(講談 社)、 「太陽電池のキホン」( SBクリエイティブ)、 「磁気光学 超入門」(共立出版)、
- 「<u>基礎から学ぶ磁性材料</u>」(R&D支援センター)<u>他</u>
- 洋画家: 日府展洋画部副理事長・審査員、個展18回開催 川崎市麻生区美術家協会事務局長、麻生区文化協会総務

第18回個展会場にて(2022.11.19)

#### CONTENTS

- 1. はじめに
- 2. 巨大磁気抵抗がハードディスクを変えた
- 3. 巨大磁気抵抗の発見
- 4. トンネル磁気抵抗の発見
- 5. MgOバリアTMR素子
- 6. 固体磁気メモリ(MRAM)の登場
- 7. スピン移行トルクとSTT-MRAMの製品化
- 8. STTの動的解析とスピントルク発振素子
- 9. スピン流が開く新しい物理
- 10. スピンホール効果と逆スピンホール効果
- 11. スピンゼーベック効果とスピンペルチエ効果+スピン量子整流
- 12. スピントロニクス、最近の注目分野
- 13. 最近の学会から
- 14. 終わりに





#### 1. はじめに

これまで、磁性体が示す磁気的な諸性質について学んでき ました。今回のテーマはスピントロニクスです。化学系の読 者にはなじみの薄い分野ですが、電子のもつ二つの性質であ る電荷とスピンの結み合いを考える分野だと理解してくださ い。

スピントロニクスの最も重要な成果が、巨大磁気抵抗効果 の発見です、これによってハードディスクの面記録密度が飛 糊的に向上しました、今回はここから始め、最近のスピン流

▓新型コロナウイル

次波に備える

図2は、ハードディスク です。面記録密度を上げ 小さくしなければなりま 弱いためコイルでは十分 した、このため1998年 しかありませんでした

しにも以前はコイルが使わ

示すように読み出しヘッド

います

#### はじめに

スピントロニクスは、spinとelectronicsをあわ せた造語で、電子の持つ2つの性質である電荷 とスピンの絡み合いを考える科学技術分野です。

スピントロニクスの最も重要な成果が、巨大磁 気抵抗効果の発見です。これによってハード ディスクの面記録密度の飛躍的に向上しました。

この勉強会では、巨大磁気抵抗効果(GMR)から スタートして、急速に発展しつつあるスピント ロニクスの世界を垣間見ることにしましょう。

この講座の内容は、東京化学同人発行の雑誌 「現代化学」に執筆した連載講座「磁石に親し もう」の第5回(2020年11月号)に基づきます。



#### 2.巨大磁気抵抗効果 がハードディスクを 変えた

ハードディスクドライブ の読み出しヘッド

図1はハードディスクのしくみ。 を描いたものです。磁気ヘッ ドは書き込みヘッドと読み出 しヘッドから構成されていま す。記録ヘッドはコイルを 使って発生した磁場によって 記録媒体に磁気記録します。 記録した情報の読み出しに以 前はコイルが使われていまし たが、現在の磁気ヘッドには、 図1に示すように読み出しヘッ ドには巨大磁気抵抗素子(GMR or TMR)が使われています。







#### 図2 ハードディスクの面記録密度の推移(H. Li(米国 カーネギーメロン大学)の学位論文を参考に作成)

#### GMRヘッドで記録密度 が飛躍的向上

- 図2は、ハードディスクの面記録密度の推移を 表すグラフです。面記録密度を上げるには、 記録されたビットの寸法を小さくしなければ なりませんが、媒体からの洩れ磁場が弱いた めコイルでは十分な電気信号が取り出せなく なっていたのです。
- このため1998年までは面密度は年55%程度の伸びしかありませんでした。
- 巨大磁気抵抗効果(GMR)を用いた読み出しヘッドが搭載された1998年を境に弱い洩れ磁場でも電気信号に変換できるようになり、年率100%を超える面記録密度の急上昇が起きたのです

GMRは、2つの強磁性層で数Åの薄い非磁性層 を挟んだデバイスの電気抵抗が磁場によって 大きく変化する現象です。GMRは微細構造の 作製が可能になった20世紀末になって、初め て実現したのです。



# 3. 巨大磁気 抵抗効果 (GMR)の発見

#### ナノサイエンスと磁性電子の出会い(1)

- 江崎によって拓かれた半導体超格子をはじめとするナノテクノロジーは、半導体における2次元電子ガス、量子閉じこめ、バンド構造の変調など半導体ナノサイエンスを切りひらき、HEMT, MQW レーザなど新しい応用分野を拓きました。
- ■子のドブロイ波長は半導体においては10nmのオーダと 長いため、比較的大きなサイズの構造の段階で量子効果が 現れましたが、磁性体の3d電子はnm程度の広がりしか持 たないため、nm以下の精密な制御が可能になった80年代 まで待たねばなりませんでした。





#### ナノサイエンスと磁性電子の出会い(2)

1986年ドイツのグリュンベルグのグループは、 Fe/Cr(8Å)/Feの構造において、Feの2層の磁化 が途中の非磁性金属(Cr)を通して反強磁性的に 結合していることを(ブリルアン散乱法を使っ て)発見しました<sup>1)</sup>。

ペーター・グリュンベルク博士



1) P. Grünberg, R. Schreiber and Y. Pang: Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 2442.



#### 巨大磁気抵抗効果(GMR)の発見(1)

- ▶ フランスのフェールは(Fe/Cr/Fe)3層膜での反平行結合の実験 結果を受けて、磁場印加で電気抵抗が低下するはずと確信。
- ▶ 1988年、Fe/Cr人工格子において電気抵抗値の50%もの大きな 抵抗変化を発見し巨大抵抗効果GMRと名付けました<sup>2)</sup>。



磁気抵抗比は[R(H) - R(0)]/R(0)で定義されます.ここに R(H)は磁場Hにおける抵抗, R(0)は磁場0の抵抗です.  $H_s$ は飽和磁場.

図3 Fe/Cr人工格子の巨大磁気抵抗効果

2) M.N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert,
F. Nguyen Van Dau, F. Petroff,
P. Eitenne, G. Creuzet, A. Friedrich,
J. Chazelas:
Phys. Rev. Lett. 61 (1988) 2472.



アルベール・フェール博士

#### 巨大磁気抵抗効果(GMR)の発見(2)

同じ時期、グリュンベルグのグループもFe-Cr-Feの3層膜で磁場印加による電気抵抗の低下を発見しましたが、その大きさは1.5%という小さなものでした<sup>3)</sup>。



3) G. Binasch, P. Grünberg, F. Saurenbad, W. Zinn: Phys. Rev. B 39 (1989) 4828.

#### 巨大磁気抵抗効果GMRの原理

- ▶ フェールはGMRについて次のように説明しました。
- ▶ 強磁性体(F)/非磁性金属(N)/強磁性(F)/・・の構造を考えます。
- ▶ F層同士の磁化が平行なら多数スピン電子は散乱を受けず、少数 スピン電子のみ散乱されますから低抵抗です。
- ▶ 隣り合うF層の磁化が反平行だとどちらのスピンを持つ電子も散 乱を受けるので高抵抗です。









図5 スピンバルブの原理と動作

# 弱い磁場で磁化反転するよう反強磁性体を使ってピン止め

- しかし、強磁性体/非磁性体/強磁性体の人工格子では、2Tもの強い磁場を印加しないと大きな抵抗変化を得られず、センサーとしては使えません。
- この問題を解決したのがIBMのParkinらです。彼らは、図 5(a)のようなNiFe/Cu/NiFe/FeMnの非結合型サンド イッ チ構造を作り、スピンバルブと名付けました<sup>4)</sup>。この デバイス には、外部磁場で磁化が変化するフリー層と外 部磁場で磁 化が変化しないピン層の二つの磁性層で、非 磁性層のCuを 挟む構造となっています。
- 2つの磁性層は同じパーマロイ (NiFe)ですが、一方の層に反 強磁性体を堆積することで、反強磁性体と強磁性体の界面 に働く交換結合により、図5(b)に示すように、わずかな磁界 でフリー層が反転するのです。これを交換バイアスと呼びま す。高感度なセンサーが実現し、GMRヘッドとしてハードディ スクの面記録密度の飛躍的向上に寄与しました。 4) B. Dieny, et al.: J. Appl. Phys. 69, 4774 (1991)

#### スピンバルブのキモは交換バイアス



交換バイアスとは、強磁性体 が反強磁性体と界面で交換結 合しているために見かけ上働 く磁場です。



#### スピンバルブがハードディスクを変えた



 Spin Valveの導入 によって、微細な 磁区から生じるわ ずかな磁束の検出 が可能になり、
 HDDの高密度化が 非常に加速された のです。

図2 ハードディスクの面記録密度の推移(H. Li(米国 カーネギーメロン大学)の学位論文を参考に作成)



#### 交換相互作用さえも人工的に制御

- 同じ時期に、磁性/非磁性の人工格子において、磁性層間に働く交換相互作用が非磁性層の層厚に対して数ナノメートルの周期で、強磁性→反強磁性→強磁性→・と振動的に変化することが発見されました[i]。
- ナノテクノロジーの確立によって、人類は、ついに交換相互作用さえも人工的に制御する手段を手にしたのです。
  - [i] S. S. P. Parkin, N. More, and K. P. Roche: Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 2304.





#### 間接交換(RKKY)相互作用

伝導電子を介した局在スピン間の磁気的相互作用は、距離に対して余弦関数的に振動し、その周期は伝導電子のフェルミ波数で決まります。これをRKKY (Rudermann, Kittel, Kasuya, Yoshida)相互作用といいます。





# 4. 室温での トンネル磁気抵抗 (TMR)の観測

トンネル磁気抵抗

- MTJとは、図に示すような2枚の強磁性 電極で極めて薄い絶縁層を挟んだトンネ ル接合です。TMRとは、層に垂直方向の 電気伝導が、両強磁性層の磁化が平行か 反平行かで大きく異なる現象です。
- この現象(スピン偏極トンネリング)は、 1980年代から知られており、先駆的な研 究も行われていました7)。しかし当時の 技術では、トンネル障壁層の制御が難し く、再現性のよいデータが得られていな かったのです
- 宮崎らは成膜技術を改良して、平坦でピンホールの少ない良質のAI-O絶縁層の作製に成功し室温での大きなTMRの観測につながったのです。
- この発見を機にTMRは、世界の注目する ところとなり、直ちに固体磁気メモリ (MRAM)および高感度磁気ヘッドの実用 化をめざす研究開発が進められたのです

#### さらなるブレークスルーをもたらしたのは、 宮崎 ら<sup>5)</sup>、ムーデラ ら<sup>6)</sup>による磁気トンネル 接合(MTJ)における室温でのトンネル磁気 抵抗効果(TMR)の観測でした。

5) T. Miyazaki and N. Tezuka: J. Magn. Magn. Mater. 139, L231 (1995).

6) J.S Moodera, et al.: Phys. Rev. Lett. 24, 3273 (1995)

絶縁体



TMR比は、向かい合う2つの磁性層の磁化の向きが磁化の 向きが(a)平行のときの抵抗R  $\uparrow\uparrow$  と(b)反平行のときの抵抗 R  $\uparrow\downarrow$  との差を平行の抵抗で割った百分比で表されます。 TMR(%)=(R  $\uparrow\uparrow$  -R  $\uparrow\downarrow$ )/R  $\uparrow\uparrow$  ×100



宮崎照宣





図6 トンネル磁気抵抗効果(TMR)の原理

#### TMRの原理

▶TMRは磁性体のスピン偏極バンドの状態密度(DOS)曲線を使って説明されます。

 フェルミ面における状態密度が上向き スピンと下向きスピンとで異なります。
 両電極のスピンが平行だと、状態密度 の大きな状態間の電子移動により低抵抗 になります。

反平行だと、大きな状態と小さな状態 の間の移動なので高抵抗になります。



バンド電子モデル

- 金属では、電子が原子位置に束縛されないで金属全体に広がって「金属結合」に寄与しています。このように、金属全体に広がった電子という考えに沿って磁気モーメントを考える立場を「遍歴電子モデル(itinerant electron model)」または「バンド電子モデル(band electron model)」といいます。
- ▶ 磁性体といえば、だれもが鉄Feを思い浮かべます。Feは金属 です。鉄の磁性はバンド電子モデルで説明されます。
- 一般に金属であればエネルギーバンドモデルでは伝導帯の電子状態の一部が占有され残りが空いているような電子構造を持つはずです。



#### 非磁性金属のバンド構造と磁性金属のバンド構造

金属においては、一般に伝導帯の電子状態の一部が電子で占有され、残りが空いているような電子構造をもちます。電子が占有された最も上のエネルギーはフェルミエネルギーE<sub>F</sub>といいます。

(a)はアルカリ金属(Na,Kなど)のs,p電子に由来するバンド状態密度です。

(b)は、磁性をもたない遷移金属のバ ンド状態密度です。 spバンドに加えて、狭く状態密度の 高いdバンドが重畳しています。







磁性がある場合のエネルギーバンドを考えるに当たっては、電子の スピンごとにバンドを考えなければなりません。右側が上向きスピン、左側が下向きスピンを持つ電子の状態密度です。

普通の非磁性金属では図(a)のように、左右対称です。これに対し、 強磁性体では、図(b)に示すように上向きスピンバンドと下向きス ピンバンドとが分裂します。分裂は、狭い3dバンドで大きく、広いspバンドでは小さいです。この分裂を交換分裂といいます。



スレーター・ポーリング曲線

種々の遷移金属合金 について1原子あた りの原子磁気モーメ ントと平均電子数の 関係を示した曲線で す。

 Crから始まって45°の傾斜で上昇する半 直線か、Fe<sub>30</sub>Co<sub>70</sub>付 近からNi<sub>60</sub>Cu<sub>40</sub>に向 かって-45°で下降す る半直線のいずれか に乗っています。



Fe, Co, Niの磁気モーメントはそれぞれ2.2, 1.7, 0.6μ<sub>B</sub>、 この値はフント則から期待される値より小さい.



#### 強磁性金属のスピン偏極バンド構造

図は、小口多美夫氏によりFLAPW法 で計算されたFeのバンド分散曲線 (a)と状態密度曲線(b)です。

上向きスピンの狭い3dバンドがフェ ルミエネルギーEFの直下にあり、下 向きスピンの狭い3dバンドがErの直 上にあることがわかります。これら の計算結果は、光電子分光によって 実験的に検証されています。

5.0 FOTAL DOS(/eV) 4.03.0 2.0 ENERGY(eV 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 50 -6 -4 -2 -10 -8 -10ENERGY(eV) ΔΗGNDPΛΓΣΝ 図 (a)Feのスピン偏極バンドの分散曲線。太 線:上向きスピン、細線:下向きスピン。(b) スピン偏極状態密度曲線.(c)bcc構造のブ リ ルアンゾーン(BZ) (小口多美夫氏のご厚意による)

bcc Fe

bcc Fe

0

2

Feのブリルアンゾーン



#### FeとNiのバンド状態密度



- Feは↑スピンバンドに比し↓バンドの状態 密度がかなり小さい。n<sub>↑</sub>-n<sub>↓</sub>=2.2
- Niは↑スピンバンドは満ち、↓バンドにはわずかな正孔しかない。n<sub>↑</sub>-n<sub>↓</sub>=0.6



↓ バンドに0.6個の 空孔があるので、 Cu-Ni合金では Cuからs電子が 流れこみ、Cuが 40%合金したと きモーメントを 失う。



## 5. TMRに革命的な ブレークスルー

MgOバリアTMR素子の登場

## **MgOバリアTMR素子の登場**

- 2004年、湯浅らはトンネル障壁として、宮崎らのアモルファス AI2O3に代えてMgO単結晶層を用いることで、200%におよぶ大き なTMR比を実現したのです<sup>8,9</sup>。その後もTMRは図7のように伸び 続け、2010年には600%に達しています。
- Fe/MgO/Fe構造において1000%におよぶTMRが理論的に予測され、 これを受けて多くの研究機関が挑戦していましたが、検証でき ませんでした。
- 湯浅らは、Fe(001)/MgO(001)/Fe(001)のエピタキシャル成長に 取り組み、トンネル層の乱れがほとんどなく、界面でのFe酸化 層も見られない結晶性のよいMgOの成膜技術を確立しました。
- ほぼ同時期にIBMのパーキンらもMgOバリアMTJによる大きな TMRを報告しています<sup>10</sup>)。
- その後、湯浅らは、キャノンアネルバとの共同研究で、量産型のスパッタ装置を用いて、CoFeB/MgO/CoFeB構造のMTJの作製に成功、現在ほとんどすべてのHDD読み取りヘッドにこの技術が使われています。

8) S. Yuasa, et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 43 L558 (2004).
9) S Yuasa, et al.: Nature Mat.3, 868 (2004)
10) S.S. P. Parkin, et al.: Nature Mater. 3, 862 (2004).





#### 散漫散乱トンネルとコヒーレント・トンネル

▶通常、トンネルする際スピンは保存され、散漫トンネルの場合TMRは一般に強磁性電極のスピン分極  $xP_i(i=1,2)$ を用いて次のような Jullierの式<sup>[i]</sup>で表されます。

*TMR*=2P<sub>1</sub>P<sub>2</sub>/(1-P<sub>1</sub>P<sub>2</sub>)
 MTJにおけるスピン分極率は磁性 体固有のものではなく界面電子状 態と関係し、バリア材料や界面性 状に依存します。

i. M. Jullier, Phys. Lett. 54A, 225 (1975).
ii. W. H. Butler et al., Phys. Rev. B 63 (2001) 054416, J. Mathon and A. Umeski, Phys. Rev. B 63 (2001) 220403R

 コヒーレントトンネルではエネル ギーのほかに運動量が保存されるため、MRは電極のバンド構造を反映し、 磁化が平行のときはトンネルできる が反平行のときはトンネルできません。そのため、1000%という巨大TMR が理論的凹に予測されました。





Fe/MgO/Fe構造のTEM像

▶ 理論の予測を受けて多くの研究機関 が挑戦しましたが、成功しませんでし た。

▶YuasaらはFe(001)/MgO(001)/Fe(001) のエピタキシャル成長に成功し、トン ネル層の乱れがほとんどない構造を得 ています。また、界面でのFe酸化層も 見られていません。

▶結晶性のよいMgOの成膜技術の確立 があって初めてブレークスルーが得ら れたのです。まさに結晶工学の成果と 言えるでしょう。



Nature Materials 3, 868–871 (2004)

Yuasaのこの結果は、JSTさきがけ神谷領域(ナノと物性)の第2期(2002-2005)における 課題「超Gbit-MRAMのための単結晶TMR素子の開発」の成果です。



## 6. 固体磁気 メモリ(MRAM) の登場

#### MRAMとは

MRAM (magnetic random-access memory)は記憶素子に磁性体を用いた 不揮発メモリの一種です。図8に示すよ うに、MTJと半導体のCMOSが組み合わ された構造となっています。直交する 2つの書き込み線に電流を流し、得ら れた磁場が反転磁場HKを超えると、磁 気状態を書き換えることができます。

MRAMはアドレスアクセスタイムが10 ns台で、サイクルタイムが20 ns台と、 DRAMの5倍程度なのでSRAM並み高速な 読み書きが可能です。また、フラッ シュメモリの10分の1程度の低消費電力、 高集積性が可能などの長所があり、 SRAMの高速アクセス性、DRAMの高集 積性、フラッシュメモリの不揮発性の 機能を合わせ持つ「ユニバーサルメモ リ」としての応用が期待されています。



#### Gate = Read Word Line

図8 MRAMの構成を表す図

しかし、電流で磁場を発生する方法では高集積化が難しいという欠点があります。この問題を解決したのが次項のスピン移行トルク(STT)でした。

### MRAM と他のメモリとの比較

	SRAM	DRAM	Flash	FRAM	MRAM
読出速度	高速	中速	中速	中速	中高速
書込速度	高速	中速	低速	中速	中高速
不揮発性	なし	なし	あり	あり	あり
リフレッシュ	不要	要	不要	不要	不要
セルサイズ	大	/ <b>)</b> \	小	中	/]\
低電圧化	可	限	不可	限	可



## 7.スピン移行トルクと STT-MRAMの 製品化

コイルなしに電気で磁気を変える



## スピン注入磁化反転

1996年、新たなスピントロニクスの分野としてスピン移行トルクによるスピン注入磁化反転のアイデアがSlonczewski<sup>11</sup>)およびBergerら<sup>12</sup>によって提案され、実験的に検証されました。

図9に示すように、強磁性電極F1からスピン 偏極した電子流を、非磁性層Nを通して傾い た磁化をもつ対極強磁性電極F2に注入す ると、注入された電子のスピンがF2の向きに 傾けられますが、その反作用として電子が 持っていたスピントルクがF2の磁化に移行し て、それがきっかけで磁化反転をもたらすと されています。これをスピン移行トルク (Spin Transfer Torque: STT)と呼びます。

開発当初は10<sup>8</sup>A/cm<sup>2</sup>という大電流密度を必要としたので、実用は無理であろうと言われましたが、現在ではCoFeB/MgO/CoFeB垂直磁化のTMR素子を用いて実用可能な10<sup>6</sup>A/cm<sup>2</sup>台の電流密度にまで低減することができるようになりました<sup>13</sup>。
# スピン注入磁化反転のメリット

- スピン注入磁化反転は、反転電流 は素子面積に比例し、素子面積が 小さいほど低電力化が可能になる。
- 素子寸法が0.2µm以下になると、電 流磁界書き込みよりも書き込み電 流が小さくなる。





# STT-MRAM市販

- STTを使うと、MTJ素子に電流を流すことによって磁化反転でき、微細化すれば電流密度も小さくできるので、高集積化することが可能になりました。
- STTを用いたMRAMはSTT-MRAMと呼ばれます。米国エ バースピンテクノロジー社は256 Mbitおよび1MbitのSTT-MRAM を市販しています<sup>14</sup>。
- 最近になり、スピン流を用いた スピン軌道トルク(SOT)磁化反 転を用いたMRAMの開発が進められ、注目を集めています<sup>15)</sup>。







STT=Spin Transfer Torque(スピン移行トルク)



# 8.STTの動的解析と スピントルク発振子



図10 スピン移行トルクと歳差運動

# スピントルクで磁気 モーメントを反転でき るわけ

伝導電子のもつわずかなスピントルクだけで、 なぜ相手の磁性体の磁気モーメントを反転できる のでしょうか。それは、磁気モーメントが歳差運 動をする力を使うからできるのです。

図10に示すように、磁性体の磁気モーメントMは、 外部磁場H<sub>eff</sub>を加えるとその外積M×H で表され るトルクを受けて歳差運動を始めます。

そして、**M**×d**M**/dtに比例するダンピングトル クを受けて回転しながら次第に磁場方向に傾い ていきます。

スピン移行トルクがダンピングトルクより大き くなると歳差運動が増幅され、ついには反転し てしまうのです。このように歳差運動の助けを 借りて反転するので少ない電流での磁化反転が 可能なのです. スピントルク発振子

もし、この磁気モーメントが、 ダンピングトルクを丁度打ち消 すような方向のスピン移行トル クを伝導電子スピンから受け取 ると、歳差運動はいつまでも続 きます。これがスピントルク発 振素子(STO)です。

図は産総研が開発した磁気渦型 STO素子を模式的に描いたもの です<sup>16)</sup>。スピントルク発振素子 は、ハードディスクのさらなる 記録密度向上のために研究され ているマイクロ波アシスト磁気 記録(MAMR)用の発振器として 期待されています。



https://www.aist.go.jp/aist\_j/press\_release/pr2016/pr2 0161216/pr20161216.html



# 9. スピン流が 拓く新しい物理

# 大きなトピックス:「スピン流」

■荷の流れとしての電流は、平均自由行程(1-10nm)で表 される散乱を受けるのですが、スピンの流れは電子の不純 物やフォノンとの衝突の際にあまり散乱を受ないためスピン拡散長は平均自由行程よりかなり長く、強磁性金属で5-10nm、非磁性金属では100nm-1µmもあります。





ナノ磁性と密接不可分

# (1) 電流を伴うスピン流



図11 強磁性体と非磁性体の界面に存在するスピン流

▶ 非磁性体の中では本来↑ スピンと↓スピンの電子 の数は等しいのです。

▶ 強磁性体から↑スピンを もつ電子が非磁性体への 移動すると、界面からス ピン拡散長λs離れたとこ ろまでは↑スピンの数と ↓スピンの数がアンバラ ンスな状態が生じます。

 このことをスピン注入が 起きているといいます。

# (2) 電流を伴わないスピン流:純スピン流



# スピン流の特徴と応用

- ▶ ふつうの電流は保存量です。回路をつくると必ず戻ってきます。
- 一方、スピン流は、上向きスピンの流れと下向きスピンの流れの差なので、スピンを注入してもいつかは緩和してしまいます。
- ▶ スピン緩和長は数10nmからサブµm程度なので、ずっと前の電磁気学においては、考慮する必要のない量として無視されていました。
- 最近になってスピン緩和長と同程度かそれ以下のサイズのデバイスが 当たり前になってくると、スピン流を無視できなくなりました。
- それどころか、スピン流を積極的に利用しようというのが、スピント ロニクスの新しい流れなのです。
- 前のスライドで述べたように純粋スピン流を用いれば、電流による ジュール熱の損失なしに情報伝送ができるはずだからです。

## 純スピン流の発生と電気的検出





# スピン流と電流の変換

図(a)に示すようにPtなどスピン軌道相互作用の大きな金属に電子を流すと上向きスピンの電子と下向きスピンの電子の流れがスピン軌道相互作用で逆に曲げられ、電流と垂直の方向にスピン流が生じます。これをスピンホール効果と呼びます<sup>17)</sup>。

17) M.I. Dyakonov et al.: JETP Lett..13 467 (1971)

図(b)のように何らかの形でスピン流がPt などに流れ込むと、スピン流と垂直方向 に電場を生じます。この現象を見出した 齋藤は、逆スピンホール効果と名付けま した<sup>18)</sup>。逆スピンホール効果を使うこと によって、さまざまなスピン流を電圧に 変換して観測できるようになりました。

18) E. Saitoh et al.: Appl. Phys. Lett..88, 182509 (2006).





# 非局所配置を用いた逆スピンホール効果 実験の模式図



 図 4.4 非局所配置を用いた逆スピンホール効果実験の模式図. 右図はそれぞれ強磁性 金属 ① の磁化が右向きおよび左向きの条件で,電流 I を ③ に沿って流したと きに右側の白金 (Pt) 細線 ④ の両端に生じる電圧信号 V である.電流は ③ に 沿って流れるが,スピン拡散長は十分に長いため,スピン蓄積が非磁性金属 ② 中を拡散し Pt 細線 ④ まで到達し,スピン流を注入する.このスピン流による 逆スピンホール効果電圧が検出された.

齊藤英治・村上修一:スピン流と トポロジカル絶縁体(共立2014)より



# 11. スピン ゼーベッ ク効果・スピンペル チエ効果+とスピン 量子整流

# 垂直熱電相互変換

従来型の熱電変換は熱流と電流が平行であったため、性能に限界があった。これに対しスピンゼーベック効果、異常ネルンスト効果は熱流と電流が垂直方向であるため、 非常にシンプルな構造で高い変換効率が期待される。

理論上の上限であるカルノー効率に達することが原理的には可能であると示された。

最近の垂直熱発電の出力密度は200µW/cm2に達して おり、あと1桁向上すればBiTe系の従来型熱電素子を超 えるところまで達している。

逆過程であるスピンペルチエ効果では、微小領域のスピン流-熱流変換現象の可視化が行われる。



図15 Pt電極をつけたパーマロイにおける スピンゼーベック効果

スピンゼーベック効果

- ・ 強磁性体に温度勾配をつけると熱流によるスピン流が生じます。このスピン流をスピン軌道相互作用の大きな金属に注入すると、逆スピンホール効果によって電圧に変換することができます。これをスピンゼーベック効果と呼びます。内田らは、図15の上図に示すように、温度勾配をつけたパーマロイにPt電極を付けることによって、この効果の観測に成功しました<sup>19</sup>。
- 図15の下図右に示すように、温度勾配の低温側と高温側でス ピンゼーベックの符号が反転しています。

19) K. Uchida et al.: Nature 455, 778 (2008).

強磁性体としては、パーマロイなどの金属だけでなく、磁性ガー ネットのような絶縁性の磁性体でも観測されます<sup>20)</sup>。この場合のスピ ン流に電子の流れは関与せず、磁性原子の局在スピンの振動が波とし て伝播するスピン波スピン流と考えられています。

20) K. Uchida et al.: Appl. Phys. Lett. 97 172505 (2010).

スピンペルチエ効果

- スピンペルチェ効果による物質中の温度変化を可視化することに 世界で初めて成功しました。熱は物質中を伝播し拡散していく、 というのが従来の熱現象ですが、今回スピンペルチェ効果によっ て生じる温度変化は周囲には広がらず、局所的に生じるというこ とが明らかにしました。
- 物質中には様々な流れが存在します。電気の流れが電流、熱の流れが熱流、そして磁気の流れがスピン流です。これらの流れは相互に作用し、変換することができます。(図a)スピンペルチェ効果とは、スピン流によって温度変化を引き起こす現象であり、磁性体と金属の接合構造に電流を流すことによって発現します。しかし、これまで試料中に流れる電流に由来するジュール熱による温度変化との分離が難しいため、どのような温度分布が生じているのかは明らかにされていませんでした。
- 今回、スピンペルチェ効果を測定するため、金属薄膜と磁性ガーネットの接合構造を用いまた試料を作成しました。金属薄膜に電流を流すと、電流と垂直方向にスピン流が生成されるスピンホール効果が発現し、接合界面にスピン流が生じます。これによりスピンペルチェ効果が生じて界面に流れるスピン方向に依存して加熱、もしくは冷却が起こります。
- この時に生じる温度変化をロックイン・サーモグラフィ法とよば れる手法を用いて観測をおこないました。



 実験の結果、金属と磁性ガーネットの接合界面 上に明瞭な温度変化が観測されました(図b)。 スピンペルチェ効果による温度変化は金属薄膜 の部分のみに生じており、その周囲には広がっ ていないことが分かります。この振る舞いは ジュール熱などの通常の熱源による温度変化が 熱流に伴って広がっていくこととは対照的です。

内田健一(NIMS)による

# スピン量子整流

- 電流は時間を反転すると逆方向に流れますが、スピン流は時間反転対称性がないので変わりません。 物質のランダムな運動をスピン流として一方向に整えれば、外部から大きなエネルギーを加えることなく、別のエネルギーに変換したり情報処理したりできるようになります。
- 管に液体金属を流すだけで、管の壁付近で液体金属中に渦運動ができ、電気エネルギーを取り出せるという、驚くべき現象も発見されています<sup>21)</sup>

21) R. Takahashi et al.: Nature Phys. 12,.52 (2016)





# 12. スピントロニクスの注目分野

12.1 SOT (スピン軌道トルク) MRAM
12.2 電圧駆動MRAM
12.3 電圧駆動スピントロニクスメモリ
12.4 高感度磁場センサ
12.5 シリコンスピントロニクス
12.6 スピン波の応用 スピントロニクス脳型コンピュータ
12.7 トポロジカルスピントロニクス
12.8 フレキシブルスピントロニクス



# 12.1 スピン軌道トルクMRAM SOT-MRAM

スピンホール効果あるいはスピン軌道相 互作用によるラシュバトルクを用いるこ とで、現在実用化が進むSTT-MRAMに比 べて高効率のMRAMが作れることが期待 されている。

原理的に3端子であるため書き込みラインと読み出しラインを分離できるという 回路上の利点もある一方で、素子サイズ が大きくなるという問題も抱えている。 近年、その高速性、高信頼性を生かした SRAM置き換えの研究開発が進んでいる。 MRAMによりキャッシュを不揮発にする ことで携帯端末などの省エネルギー化も

期待されている。

# 東北大学、SOT-MRAMセルの動作実証に成功 (EE Times Japan 2019年12月12日)

- ▶ 東北大学国際集積エレクトロニクス研 究開発センター(CIES)の遠藤哲郎 センター長と同電気通信研究所の大野 英男教授(現総長)らの研究グループ は2019年12月、400℃の熱処理耐性 と無磁場で350ピコ秒の高速動作、 10年間データ保持を可能とする熱安 定性を実現した。
- この素子はSOTを用いたMRAMである。MTJの下部に設けたチャネル層に 電流を流し、チャネル層に隣接する強 磁性体のみ磁石方向を反転させる方式。 書き込み速度が速く、SRAMを代替す る技術として注目されている。

チャネル層のタングステン(W)に電流を 流すとスピン軌道トルクが生じ、隣接した 強磁性体のCoFeB層の磁化方向を反転させ ることで情報を記録する。チャネル層に対 してMTJを傾けると無磁場での書き込みが 可能になるという。



# 12.2 電圧駆動MRAM

### 電圧トルク書き込み

- 現在、実用化が進んでいるSTT-MRAMやスピン軌道トルクを用いるSOT-MRAMは電流が作る磁界を書き込みに使う場合に比べて非常に低消費電力となるものの、電流を用いてスピン流を発生するためにジュール熱によるエネルギー散逸を伴う。
- 一方、電圧電界誘起磁気異方性変化によるトルク(電圧トルク)を書き込みに用いる新しい不揮発性メモリ「電圧駆動 MRAM」は、電流をほとんど流さずに電圧のみで書き込むため、 理論的にはさらに2桁程度小さなエネルギーでの書き込みが可能となる。
- 近年、電圧パルスによる高速双方向磁気書き込みが実験的に示されたこと、10<sup>-7</sup>台のエラーレートが実証されたことで、実用化の可能性が高まっている。





- 1960年にE. Rashbaによって提唱された効果。界面や表面などの系は、面の法泉に垂直な方向に2次元系を形成している。この2次元電子系において、面直方向(面に垂直な方向)に電位差を与えることによって非磁性体であってもスピン偏極電子が生じ、電子スピンについて縮退していた電子状態にスピン分裂が現れる現象で、分裂した電子バンドが観測される(図1)。
- 電子の波数ベクトルは表面平行方向であり、 スピン偏極ベクトルは二次元面内のみを向いている。面直方向の対称性が破れている ことによってその方向に電位差が生じ、スピン偏極電子が生じる。



- 図1 2次元自由電子におけるラシュバ効果
  - この効果においては、表面での「空間反転対称 性の破れ」と「表面電場の効果」が重要となる。
  - 界面においてもこの効果は観測されており、ス ピン偏極ベクトルの方向が2次元面内に制約す る効果をもつ。
  - この効果は、電子が光の速度に近い高速で運動 することにより現れる相対論効果の一つであり、 スピン軌道相互作用を起源とするものである。
  - これまでマクロな現象においては大きな関心を 集めていなかったが、近年、電子デバイスなどの微細化が動機付けとなり、微細加工技術の進歩および観測実験技術の進歩とが相まって、このような効果を積極的に解明し、電子デバイスに応用する必要性が求められている。

# 電圧駆動MRAM 新材料 Felr

- 電圧による磁気異方性変化自体を大きくする 必要があるが、 最近, Felr系などで従来の10 倍以上の電圧効果が見出され実用化に着実に 近づいている。
- 図(左)に素子構造の模式図を示す。上部電極 と下部電極との間に電圧をかけることにより、 酸化マグネシウム(MgO)層の下の超薄膜磁 石の磁気異方性が変化する。これまでは典型 的な磁石材料である鉄コバルト(FeCo)系合金 を用いていたが、今回Feの中に5~10%程 度の低濃度でイリジウム(Ir)が分散したFeIr 合金の超薄膜磁石を開発した。膜厚は1ナノ メートル程度である。
- 図 (右)はFeIr超薄膜磁石の電子顕微鏡の例で あり、Ir(黄色矢印)がFe内にランダムに分散 していることが確認できる。このFeIr超薄膜 磁石は、Fe内に適度に分散したIrが持つ磁気 異方性により、純粋なFe/MgO接合と比較し て約1.8倍の<u>垂直磁気異方性</u>を示した。



#### 産総研プレスリリース2017.12

# MRAMを300cmウェーハに 集積化



### トンネルバリア層にスピネルを採用

不揮発性メモリーMRAMは、記憶素子である磁気トンネ ル接合(MTJ素子)からなる記録ビット、ビット選択に 用いる半導体トランジスタ(CMOS)、それらを繋ぐ金 属配線などで構成される。

このメモリーは、酸化マグネシウム(MgO)トンネル障壁 を用いた<u>多結晶</u>MTJ素子を多結晶の金属配線上に直接堆 積することにより作製される。しかし、この従来からの 技術では、多結晶MTJ素子の性能の不揃いや材料特性に 起因して、MRAMの微細化が限界に達すると予想される ため、その解決策として新材料を用いた単結晶MTJ素子 およびその集積化技術が注目されている。

今回、MgOに代わる新材料として<u>スピネル酸化物</u> MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>を用いた単結晶MTJ薄膜を、直径300 mmのシ リコンウエハー上に作製することに初めて成功した。ま た、<u>ウエハー直接ボンディング</u>を用いた<u>3次元積層</u>技術 により、単結晶MTJ素子をMRAM用のシリコンLSIに集 積化することにも初めて成功した。

この技術は、現在主流の不揮発性メモリー<u>STT-MRAM</u>の超微細化だけでなく、さらに省電力な<u>電圧駆動MRAM</u>や量子コンピューターの中核技術である超伝導<u>量子ビット</u>の高性能化などにも貢献する。

## 12.3 電圧駆動スピントロニクスメモリ(VoCSM) 電圧制御磁化反転を使った不揮発性磁気メモリに新たな 書込み方式を提案

- 2016年に提案されたスピン軌道トルクと電圧による磁気異方性変化を同時に利用することにより低電力化と高集積度を同時に満たすことをめざしたMRAMの新しいアーキテクチャである。1つの重金属ワイヤの上に複数の磁気トンネル接合を作ることが特徴で、このうち電圧をかけたもののみを低消費電力で書き換えることが可能になる。
- 電流駆動のSTT-MRAMでは、2端子構造ゆえに書込み時と読出し時の電流経路が同じであるため、いずれの際にもトンネル障壁に電流が流れ、読出し時に誤って書込みを行なってしまう誤書込みが発生する可能性がある。したがって、読出し時には誤書込みを起こさないように留意し、また書込み時にはトンネル障壁の寿命に留意した設計が必要。
- それに対してVoCSMアーキテクチャでは、印加する読出し電圧の極性を選択することで、原理上読出し時の誤 書込みを無くすことができる。また、トンネル障壁に書込み電流を流す必要がないため、トンネル障壁の寿命に留 意した設計をする必要がなくなる(原理上無限大の書き換え耐性を有す)。
- また、CMOS同様電圧駆動となるため、 メモリセル選択用のトランジスタサイズ を小面積にすることが可能になる。

(ImPACT 2016)



# 12.4 高感度磁場センサー



トンネル磁気抵抗素子(MTJ)および マグネトインピーダンスセンサ(MI センサ)を用いた心磁計、脳磁計の 研究が進んでいる。すでに、心磁・ 脳磁の信号測定に成功しており今後 の実用化が期待される。

JST S-イノベの成果を受けて、東北 大学発ベンチャー「スピンセンシン グファクトリー株式会社」が設立さ れ、世界初の小型・軽量で超高感度 な磁気センサーを開発、提供する。 高度医療診断からインフラの監視ま でに貢献

# 12.5 シリコンスピントロニクス

- 大阪大学-TDKグループは、スピンMOSFETの作製とその動作実証を試み室温でス ピン MOSFETを動作させたと報告した。ゲート電圧によるドレイン電流の変調はあ る程度できているが、スピン注入と検出による磁気抵抗比は0.01~0.04 %程度と 非常に小さいものであった。
- 京都大学白石誠司 同教授らのグループは TDK 株式会社、大阪大学と共同で、産業のコメとも言えるシリコンにおける、従来の物性理解を超越する新奇なスピン物性の発見に成功した。
- 最近、東京大学グループは、GaMnAs/GaAs/GaMnAsからなる強磁性半導体へテロ接合を用いた縦型FETにサイドゲートを付けた独特のトランジスタ構造を作製し、低温ではあるがスピンMOSFETの動作と大きな磁気抵抗比60%の達成に成功した。
- また、東工大-NIMS-東大グループは、既存のTMR素子とMOSFETを組み合わせる という手法により、擬似スピンMOSFETの作製と良好な特性の室温動作を示した。

#### Spin electronics (Spintronics)

New concepts for future electronics using spin degrees of freedom

Key device spin-MOSFET



Spin-MOSFET => Functional CMOS

# スピンMOSFET

スピンMOSFETは、電力増幅作用を持ち、出力電 流やトランスコンダクタンスを磁化状態によって 操作でき、不揮発で、既存のSi集積回路で蓄積さ れた微細加工技術や回路設計技術などの資産を使 うことができるという特徴を持つ。原理的には CMOS回路構成も可能である。

スピンMOSFETからなる論理回路は、素子数の少 なさと不揮発性により低消費電力動作が期待でき る。まだ理想的な出力特性を得るにはいたってい ないものの、これまでいくつかの試作と原理的な 動作実証の研究が行われている。

このような再構成可能な論理回路や不揮発性論理 回路の実現は、今後のスピントロニクスにおける 重要な目標になると考えられている。



Siスピン素子を用いた演算システム(例)

### スピンMOSトランジスタ (再構成可能論理回路)



### 「菅原=田中型スピントランジスタ」 (APL 2004) ※ Das-Datta型と異なる



Dery=Sham型ロジックゲート (Nature 2007) ※スピンMOSFETが基盤技術







### 縮退Siにおける室温スピン伝導(世界初:2011年)



### <u>TDK株式会社・秋田県産業技術センター・大阪大学</u>

T. Suzuki, M. Shiraishi et al., Appl. Phys. Express 4, 023003 (2011).

京都大学白石誠司教授による



T. Tahara, M.S. et al., Appl. Phys. Express 8, 113004 (2015) [selected as Spotlight Paper]

京都大学白石誠司教授による





R. Ishihara, M. Shiraishi et al., Phys. Rev. Applied 13, 044010 (2020).


#### Siを伝導するスピンを「磁場を用いず」操作する



京都大学白石誠司教授による



### ポイント)スピン軌道相互作用=相対性理論(+)に基づく効果

1)対称性が破れる⇒スピン軌道相互作用が生まれる⇒(†) 有効磁場(B<sub>eff</sub>)が生まれる 2)(†)更にスピン軌道相互作用は電場(ゲート電界)を磁場に変換する(電磁双対性) 3)ゲート絶縁膜とゲート電圧のおかげで外部磁場をかけなくても有効磁場はある

#### ~何が起こるか?~

siを伝導するスピンの寿命が面内(S<sub>11</sub>)と面直(S<sub>1</sub>)で異なる

(有効磁場のせいで面内寿命のほうが長くなる)



京都大学白石誠司教授による



スピン寿命  $S_{||} \geq S_{\perp}$ の比 $\zeta$  (=1なら両者は同じ)のゲート電圧依存性  $\cdot S_{||} > S_{\perp}$ が $B_{eff}$ によって実現されている

・ゲート電圧をかけるほど有効磁場が強くなってζが1から離れる



S. Lee, M. Shiraishi et al., Nature Materials [online released on June 3<sup>rd</sup>, 2021].

京都大学白石誠司教授による

# 12.6 スピン波の応用

- スピン波やマグノンをキャリアとするデバイスの実現をめざす、マグノニクスと 呼ばれる研究領域も誕生しており、ドイツや日本を中心に進展している。例えば、 スピン波スピン流を用いた論理ゲートが提案され、動作実証が報告されている。
- スピン波は室温でも十分に干渉効果を得ることが可能であるため、これを利用することでデバイス構造を簡易化可能であることが指摘されている。また、スピン波やスピントルク発振の非線形性を利用して脳型コンピューティングを行おうという動きもある。スピントルク発振器とディレーラインを用いてリザバーコンピューティングの実証が行われ注目を集めている。
- また、スピントルク発振器はHDDのさらなる記録密度向上のためのマイクロ波ア シスト磁気記録(Microwave Assisted Magnetic Recording : MAMR)用の発振器と しても期待されている。この他、磁性ドット間の双極子相互作用を利用した脳型 計算のシミュレーションが発表されるなど近年急激に研究開発が活発になってい る。

# スピントロニクスで脳型コンピュータ向け新素子 ~ニューロンとシナプスの機能を一体化~

- ニューロンとシナプスの機能が一体化され たスピントロニクス素子技術を開発
- ニューロンの機能を果たすスピントロニク ス振動子を数珠状に連結し、その連結部分 にシナプスの機能を果たすメモリスタが配 置された一体化構造を作製。
- この振動子がスピントロニクスの効果により位相を揃えて振動する「同期発振」の起こる条件を、連結部分のメモリスタで自在かつ不揮発に制御できることを実証
- リザバー計算機やイジングマシンなどの脳
  型コンピューターの開発に新たな章

JST,東北大プレスリリース(2021.11.30)



# 12.8 トポロジカルスピントロニクス

- トポロジカル絶縁体表面のスピン流やトポロジカル反強磁性体の仮想磁場 などのトポロジーに起因する特性を利用することにより、素子の高密度化 や高速動作、高効率なスピン流・電流変換もしくは熱電変換の実現など、 新材料・新デバイス開発をめざした新しいスピントロニクス技術として期 待されている。
- 特に近年、ワイル反強磁性体であるMn<sub>3</sub>SnやMn<sub>3</sub>Geなどにおいて、反強磁 性体では発現しないと考えられてきた異常ホール効果、異常ネルンスト効 果、磁気光学効果などが、電子構造のトポロジーを起源として出現するこ とが東大物性研グループにより報告され、反強磁性体を用いたスピントロ ニクスに新しい方向性を切り拓きつつある。
- また、実空間でトポロジーに保護された磁気構造であるスキルミオンに関しても、レーストラックメモリ活用に向けた研究が進められている。

## 反強磁性体スピントロンクスに対する要請



肥後友也氏(東京大学)提供

### 反強磁性体への書き込みと読み出し



[Reviews] MacDonald, PTRSA (2011); Jungwirth, Nat. Nanotech. (2016), Šmejkal, Nat. Phys. (2018); Baltz, RMP (2018)...

## 書き込みと読み出し[反強磁性体]



肥後 友也氏 (東京大学)提供

#### 非共線反強磁性体Mn<sub>3</sub>Sn

[結晶構造]



Fig. from Higo et al., Adv. Funct. Mater. 31, 2008971 (2021).



Tomiyoshi *et al.*, JPSJ **51**, 2478 (1982). Krén *et al.*, Physica B+C **80**, 226 (1975). Nagamiya *et al.*, Solid State Commun. **42**, 385 (1982).

Mn <sub>3</sub> Sn
<b>Р</b> 6 <sub>3</sub> / <i>ттс</i>
<i>a</i> = 5.67 Å, <i>c</i> = 4.53 Å
Mn (~ 3 μ <sub>B</sub> )
<i>T</i> <sub>N</sub> ~ 430 K

- 逆三角スピン構造(ITS)
- ➡ 巨視的 時間反転対称性の破れをともなう反強磁性 "磁気八重極子"のフェロイック秩序
- 自発弱強磁性モーメント
  - 面内 M ~ 0.005 µ<sub>B</sub>/f.u. ← キャント磁化 + 軌道磁気モーメント
- 小さな面内磁気異方性

AF domains breaking the global *TRS* can be controlled by the in-plane B

肥後友也氏 (東京大学)提供

#### Mn<sub>3</sub>Snのクラスタ 磁気八重極子

#### ① 巨視的時間反転対称性の破れ

FM

#### クラスタ磁気多重極子:対称性破れを表す巨視的オーダーパラメータ

$$M_{\ell m} \equiv \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}} \sum_{i=1}^{N} \nabla_i (R_i^{\ell} Y_{\ell m}(\hat{R}_i)^*) \cdot m_i \qquad \text{Suzuki, Koretsune, Ochi and Arita, PRB 95, 094406 (2017).}$$





 $Mn_3Snの反強磁性秩序は E_{1q}$ -八重極子モーメントによって生じる

肥後 友也氏 (東京大学)提供

Mn<sub>3</sub>Sn における反転対称性が破れた(磁性)ワイル金属状態

#### ② 大きなベリー曲率



時間対称性を破るワイル状態が反強磁性スピンテキスチャによって大きなベリー曲率をもたらす

肥後 友也氏 (東京大学)提供

	トポロジカル物質で超伝導ダイ	オードを
,	実現	a) 120 (b) 6 (c) 80 (b) 6 温度: 9.5 K 二
	理研ほかのグループは、トポロジカル絶縁体と超伝導体の相互 作用を研究するため、FeTeとBi2Te3の積層界面に着目しました。 いずれの物質も単体では超伝導を示しませんが、これらの積層 界面では超伝導を発現することが明らかになっています。さら に、この界面にはトポロジカル絶縁体表面状態が存在すること から、その表面状態と超伝導との相互作用を研究することに適一 しています。分子線エピタキシー法を用いてFeTeとBi2Te3の積層 構造を作製し、試料を極低温で測定したところ、7K程度で抵 抗が0となり、界面において超伝導が発現していることを確認 しました(図1a)。	<t< td=""></t<>
	そこで超伝導状態の理解を深めるため、界面に平行(面内)に 磁場を加えた状態で、整流効果(ダイオード効果)を、図2の 赤方向電流下での抵抗と青方向電流下での抵抗の差分に対応す る、非相反抵抗を通して測定しました。常伝導状態では、非相 反抵抗は0であるのに対し、部分的に超伝導に転移した温度で は、有限な非相反抵抗が生じ、整流効果が現れました(図1 b)。特に、磁場方向の反転に伴って、非相反抵抗の符号が反 転する重要な性質を確認しました。これは、超伝導電流の流れ やすい方向を外部から加える磁場の方向で制御できることを意 味しています。	Bi₂Te₃  FeTe    超伝導界面  FeTe    図1b  超伝導電流

### 12.8 超伝導トポロジカル量子整流

- 第二種超伝導体MoGeを、磁性絶縁体Y<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub>基板に成膜した試料において、試料の温度を一定に保ちながらこの薄膜試料の面内方向にある特定の強度の磁場を印加すると、外部からの入力が全くないにもかかわらずMoGeの面内方向に直流電圧が発生した。
- この直流電圧は、電磁ノイズのある測定環境では一日中安定して観測され続けた。
- この直流電圧はMoGeがいわゆる渦糸液体相にあるときに生じており、磁性体界面と開放側界面における渦糸のアンバランスが整流機能を生じたと考えられる。
- 温度差ではなく環境のゆらぎを検出しており、低温動作ながらも非常に感度の高い整流素子であり、ノイズ評価や微弱信号の検出に利用できる可能性がある。
- ▶ (JST ERATO齊藤スピン量子整流プロジェクトのHPによる)



#### 第45回日本磁気学会学術講演会(2021.8.31)



タイトル	講演者
非共線反強磁性体の巨大磁気光学効果と反強磁性スピントロニクスへの応用	肥後友也(東大)
トポロジカル光によるスピンテクスチャと渦の制御に関する理論的提案	佐藤正寛 (茨城大)
対称性が破れたメタマテリアルとメタサーフェス	冨田知志 (東北大)
ε酸化鉄を用いた集光型ミリ波アシスト記録	大越愼一(東大)
人工磁気格子メディアを用いたホログラフィックメモリの開発	中村 雄一(豊橋技科大)
磁気多層膜の近赤外磁気リフラクティブ効果:表面プラズモン共鳴を伴う GMR膜と、強磁性/反強磁性積層	齊藤伸(東北大)
ナノグラニュラー膜のファラデー効果	小林伸聖 ( 電磁研 )

## 非共線反強磁性体の巨大磁気光学効果と 反強磁性スピントロニクスへの応用 肥後友也(東大)

- 最近、次世代スピントロニクスデバイスにおいて、強磁性体(FM)に比して操作 速度が速い反強磁性体(AFM)が急速に注目を集めている。AFMは磁化を持たな いため検出や操作が困難であるが、最近、いくつかのブレークスルーが報告さ れている。
- 肥後らのグループは、非共線AFMであるMn<sub>3</sub>Snにおいて、異常ホール効果、異常ネルンスト効果、磁気力-効果を発見した。Mn<sub>3</sub>Snは六方晶D<sub>019</sub>(空間群P63 / mmc)、Mn原子のカゴメ層の(0001)のABAB積層を示す。TN~430 K以下では、幾何学的なフラストレーションによって、反転三角スピン構造と呼ばれる非共線AF秩序を示す。この状態はクラスタ磁気八重極子のフェロイック秩序とみることができる。
- この八重極秩序が、巨視的にTR対称性を破る主要な秩序パラメーターの役割を 果たし、運動量空間でのベリー曲率の分布が有効磁場として機能し、時間反転 奇数の横方向応答を引き起こす。最近の理論的および実験的進歩により、AHE はMOKEの要件と同じ対称性を持っていることがわかった。



## トポロジカル光によるスピンテクスチャと 渦の制御に関する理論的提案 佐藤正寛 (茨城大)

- 光渦(軌道角運動量OAMを持った光:)はドーナツ状の強度プロファイルを持ち、OAMの如何に関わらず中心の強度がゼロであり、電場と磁場の方向が、 集束面のゼロ強度中心の周りに角度依存性を持っているという特徴を持つ。これら2つの性質に基づいて、スキルミオンやスキルミオニウム、スパイラル波面を持つスピン波などのトポロジカル磁気欠陥を超高速に作成する方法を提案した。
- 次に佐藤氏は、ベクトルビームの応用について述べた。OAMが+mと-mの2つの 光渦を重ね合わせ集光すると焦点に強い高周波磁場(または電場)を作り出す ことができる。この特性を利用して、磁性半導体やマルチフェロイック磁石の 磁気共鳴の検出、トポロジカル相(トポロジカル絶縁体、トポロジカル超伝導 体など)のエッジ電流の観察、金属磁石のフェルミ面の推定など、ベクトル ビームの材料への応用を提案した。



or

あしるうがい

## 対称性が破れたメタマテリアルとメタサーフェス) 冨田知志(東北大)

- 富田氏は「光磁気カイラル(MCh)および磁気電気(ME)効果と呼ばれる光波の 偏光に依存しない指向性複屈折」に焦点を当て、「メタマテリアルとメタサーフェ スは、天然素材と比較して、MChとMEの効果を数桁高めることができることを述 べた。
- 光学MCh効果は、光磁気(MO)効果と旋光度(OA)の組み合わせで、TRSの破れ を通じて磁気光学効果、空間反転対象の破れを通じて光学活性をもたらす。通常、 天然素材では効果は非常に小さいが、メタマテリアルを使用して効果を高めること ができ、表と裏のあるマジックミラーを作ることができる。
- マイクロ波よりも高周波動作の場合、MChメタ分子はひずみ駆動型セルフコイリン グ技術を使用して小型化され、自立型パーマロイキラルメタ分子は、キャビティ FMRとコプレーナ導波路FMRを用いて観測される。小型メタ分子は、ミリ波および THz周波数で光学MCh効果を得るのに有望である。
- 位相勾配のあるメタサーフェスでは、磁気・光・数学の協奏があり、時間的変調メ タマテが設計できる。波長より短いパスで光に働く磁場はベリー曲率となり、マイ クロ波の屈折を磁場制御可能となる。



# ε酸化鉄を用いた集光型ミリ波アシスト記録 大越愼一(東大)

- ミリ波(30~300 GHz)は、無線通信放送や携帯電話基地局間の無線 データ伝送、高度運転支援システムなどへの利用が期待されている。一 方、ビッグデータ時代の持続可能なデータストレージシステムとして磁 気記録が注目されており、指数関数的に増大を続けているデータ量に対 して、磁気記録容量を向上させるためには、磁性粒子のサイズを小さく する必要があるが"磁気記録トリレンマ"と呼ばれる問題があり限界を迎 えている。このトリレンマ問題を解決するため、ハードディスクでは、 熱アシスト磁気記録やマイクロ波アシスト磁気記録などが提案されてい る。
- 大越氏らは、磁気テープ用の新しい磁気記録方式の提唱を主眼として、 イプシロン酸化鉄(ε-Fe2O3)に着目した。(i)イプシロン酸化鉄は無磁 場共鳴(自然共鳴)により、金属置換量に応じて35~222GHzの広い周 波数領域でBeyond 5G用途で期待される高周波ミリ波を吸収する。また、 ②シングルナノメートルサイズ(8 nm程度)まで小さくしても強磁性を 維持することが可能。金属置換型イプシロン酸化鉄からなる磁性フィル ムを作製し、「ミリ波磁気記録」という新しいコンセプトに立脚して、 集光型ミリ波アシスト磁気記録(Focused Millimeter Wave-Assisted Magnetic Recording, F-MIMR)という記録方式を提案した。



## 人工磁気格子メディアを用いたホログラフィックメモリの 開発

中村 雄一 (豊橋技科大)

- 中村らは、多結晶磁性ガーネット(Bi: RIG) 膜を用いたコリニア干渉法による磁気ホログラムメモリを研究している。磁気ホログラムの記録と再構成に成功したが、この最初に報告された共線磁気ホログラフィの再構成画像は暗く、ノイズが多く、大きなバックグラウンドノイズがあった。
- 中村氏らは、人工磁性格子(AML)と呼ばれる数nmから数百nmのスケールで人工 構造を導入し、その構造に応じて新しい磁性と機能を発揮する磁性材料も開発した。 この知識に基づいて、磁気ホログラムの再構成画像を改善するために、AML記録媒 体を含む記録条件を調査した。記録媒体の改良により、大きな磁気光学効果が得られ、明るい再構成画像が得られることを報告した。







## 磁気多層膜の近赤外磁気リフラクティブ効果:表面プラ モン共鳴を伴うGMR膜と、強磁性/反強磁性積層膜 齊藤伸(東北大)

- 反射構成による磁気屈折効果(R-MRE)は、磁化の配置に応じて光の偏光の回転ではなく、強度が変化するだけなので注目されている。この変化の大きさは約数%と小さく、実際のデバイスにR-MREを適用することは困難である。一般に、金属磁性多層膜の場合、MREの支配的な要因は伝導帯のスピン依存散乱であると考えられ、その光学特性は磁化状態に対応する拡張ドルーデモデルによって表される。したがって、R-MREを強化するための材料の物理的特性として金属磁性多層膜の散乱時間とスピン依存散乱係数の評価が重要であるこの研究では、反強磁性的に交換結合されたCo/Ru多層膜のIR領域における磁気光学特性の測定を行った。
- 図1は、入射角70度の実験反射率のカラーマップを示す。(a) [Co(4) / Ru(0.7)] 10、 (b) [Co88B12(4) / Ru(0.7)] 10、および(c) [Co80B20(4) / Ru(0.7)] 10の波長と磁場に 対してプロット。磁場はフィルム面と反射面の法線方向に沿って印加された。
- サンプル(a)のH = 14 kOeの反射率の大きさで正規化された反射率曲線が、(a-1) 1550 nm、(a-2)1200、および(a-3)900nmの波長について示されている。(a)に示 すように、長波長領域では、反射率は磁場に対して偶関数で変化するが、短波長領域で は、磁化の方向に対応して奇関数で反射率が変化する。これは、R-MREと横カー効果 (TKE)の両方が同じサンプルに現れ、それぞれバンド内およびバンド間遷移のために 異なる波長領域に現れることを意味する。一方、(b)と(c)に示すように結晶性Co層 とアモルファスCoB層を交互に配置すると、すべての膜で反強磁性層間結合が実現され るが、R-MREは完全に消失する。この事実は、強磁性層での伝導電子の散乱が抑制され るため、結晶対称性がMREに必要な条件であることを明確に示している。



# ナノグラニュラー膜のファラデー効果 小林伸聖(電磁研)

- 光アイソレター材料としてはBi:YIGを超えるものが報告されていない。小型化のため多くのファラデー効果の大きい薄膜が研究されたが、その特性はバルクのBi-YIGより劣っている。
- ▶ 小林氏らは、FeCoフッ化物ナノ粒子膜の新しい磁性透明材料を提案した。
- ナノメートルサイズの磁性金属(Fe、Co、またはFeCo合金) 顆粒とセラ ミック絶縁マトリックス(窒化物、酸化物、またはフッ化物)からなるナ ノ粒子膜は、顆粒とマトリックスの組成比に応じた透磁率、トンネル磁気 抵抗、磁気誘電効果、磁気光学効果などのさまざまな機能特性を示す。
- 小林氏は、ナノグラニュラーフィルムの巨大なファラデー効果を紹介した。 これらのフィルムのファラデー回転角は、光通信帯域の波長(1500 nm)で Bi-YIGの40倍もある。
- 図1にFe21Co14Y24F41、Fe25Y23F52 Fe13Co10Al22F55フィルム、バルクBi-YIGのファラデー回転角の波長依存性を示す。図1に示されているすべての ナノグラニュラーフィルムは、Bi-YIGよりもはるかに大きなファラデー回 転角を持っている。



Fig.1 Relationship between the wavelength of incident light and the Faraday rotation angle of  $Fe_{21}Co_{14}Y_{24}F_{41}$ ,  $Fe_{25}Y_{23}F_{52}$  and  $Fe_{13}Co_{10}Al_{22}F_{55}$  films. The films were deposited on substrates of 600 °C, 550 °C and 680 °C.

第83回応用物理学会秋季学術講演会9/22

## スピントロニクス研究会20周年記念シンポジウム ~スピントロニクス研究のトレンドと今後の展望~

世話人:松倉文礼(東北大)、好田誠(東北大)、岡林潤(東大)、山ノ内路彦(北大)

講演者	所属	。 1993年1月1日日前一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
大野英男	東北大	スピントロニクス:省エネルギー、そして新たなコンピューティングへ
田中雅明	東大	半導体スピントロニクス材料とデバイス研究の新展開
安藤康夫	東北大	金属スピントロニクスの発展と高感度磁気センサへの応用
新田淳作	東北大	スピン軌道相互作用とスピントロニクスの展望
鈴木義茂	阪大	エピタキシャル磁性薄膜の発展
宗片比呂夫	東工大	スピンフォトニクス
小野輝男	京大	強磁性スピントロニクスから "X" スピントロニクスへ
佐藤勝昭	農工大	スピントロニクス研究会の20年とこれから

# スピントロニクス:省エネルギー、 そして新たなコンピューティングへ

#### 大野 英男先生

- ▶ 大野英男先生(東北大)は、スピントロニクスの発展について概説した。
- はじめに、これまでの電子デバイスの世代交代は、消費電力がある閾値を越えると起きており、微細な磁気トンネル接合素子がネットワークのエッジにおける低消費電力デバイスの主流になることを述べた。
- 次いで、確率論的コンピューティングが自然現象のモデル化に適しているというFeynmanの理論に沿って、MTJのストキャスティクな動作領域を用いたp-bitが因数分解に使えるという例を示した。
- 最後に、スピントロニクスを用いたニューロモルフィックな論理演算の展開に ついても紹介した。



# 半導体スピントロニクス材料とデバイス研究の新展開

田中 雅明先生

- 田中雅明先生(東大)は、はじめに、スピントロニクス研究会1つのベースとなり、 スピントロニクスのコミュニティが発展し、日本学術会議マスタープラン2014, 2017(継続),2020重点大型研究計画、および文科省大型プロジェクトの推進に関する 基本構想-ロードマップ2014、2020にも連続して採択されたこと、5大学(東大、 東北、大阪、京都、慶応)にCSRNが設立され、このセンターを中心にSpin-RNJを形 成し活動を続けていることを紹介した。
- 最も重要な半導体スピントロニクス材料である強磁性半導体(FMS)とヘテロ構造およびその機能に関する研究の進展として、p型FMS [(Ga,Fe)Sb, (AI,Fe)Sb] とn型FMS [(In,Fe)As, (In,Fe)Sb] のMBE成長に成功したこと、これらのFe系FMSでは、Fe 濃度の増加に伴いキュリー温度は単調に増加し、禁制帯幅が狭くなるほどキュリー温度がが高くなるという新しい化学トレンドを示していること、Fe濃度xが23%以上の(Ga<sub>1-x</sub>,Fe<sub>x</sub>)Sbや16%以上の(In<sub>1-x</sub>,Fe<sub>x</sub>)Sbでは明瞭な室温強磁性を観測したことを紹介した。
- ▶ Fe系FMSを含むヘテロ構造における新しい磁気輸送現象に関する知見も紹介した。



# 金属スピントロニクスの発展と高感度磁気センサへの応用

#### 安藤 康夫先生(東北大)

- 安藤康夫先生(東北大)は、強磁性トンネル接合を用いた金属スピントロニク ス素子のこれまでの発展とその高感度磁気センサへの応用の可能性に関して最 新の結果を交えて紹介した。
- 生体磁気センサとしてみた場合、TMRセンサは、光ポンプ(OPA)、ダイヤモンドNVセンター、SQUIDに比べると感度は劣るが、はるかに低コストで、Clinical applicationに向いている。
- 応用例として、車載用(ダイナミックレンジの広さ)、非破壊検査(深さ 50cmも検出可能)、ヘルス診断用途(コンパクトで高感度)、心磁・脳磁計 測(液体He不要、シールドレス)などの実例を紹介。
- ▶ 大学発ベンチャーSpin Sensing Factoryを設立。



# スピン軌道相互作用と スピントロニクスの展望

新田 淳作先生(東北大)

- 新田 淳作先生(東北大)は、半導体中の電子スピンの電場制御、特に、スピン 軌道相互作用を活用したスピンオービトロニクスについてご紹介した。
- 半導体、磁性体、金属、トポロジカル絶縁体など広範囲な固体物理分野でスピン軌道相互作用の重要性が認識され、スピンの関与する新しい現象が発見されるとともに新規なスピン機能が実現されているとして、マヨラナフェルミオンや磁気スカーミオンのような新奇な準粒子形成をはじめとして、磁壁のカイラリィティだけでなくスピン軌道トルクを用いた磁性体の磁化制御にはスピン軌道相互作用が重要な役割を果たしているという考え方に立って、半導体を舞台にしたスピン軌道相互作用を用いたスピントロニクスへの展開を紹介するとともに、金属/磁性体を用いたスピンオービトロニクスへの展望にも言及した。
- 半導体ナノ構造Stern-Gerlachによりゼロ磁場で高いスピン偏極率の電子生成や ゲート電圧によりスピンの歳差運動を制御することで、電子波の位相を変化さ せる新しい干渉実験(Aharonov-Casher効果)を紹介した。



# エピタキシャル磁性薄膜の発展

鈴木 義茂先生(阪大)

- 鈴木義茂先生(阪大)は、超高真空での金属人工格子の作製に関する歴史、磁気ヘッドやMRAM素子には高品質な界面の設計がスピントロニクスに欠かせないことについて述べた。
- スピントロニクスは、エピ技術とともに発展した歴史を紹介した後、TMR素子、 電圧制御磁気異方性制御などには界面設計が基本でエピタキシーが望ましいが、 一方でエピ膜の利用には工業的障壁があり、これからの重要技術として、ウェ ハーボンディング、ファンデアワールスエピタキシーなどが1つの解決方法で あることを紹介した。
- また、分子材料に関しては、配線技術の研究開発が必要であること、スキルミオンメモリの実用化には、YIGの無転位結晶が重要な役割をもつことなども紹介した。



# スピンフォトニクス

#### 宗片比呂夫(東工大)

- 宗片比呂夫先生(東工大)は、光とスピンの結合による応用物性について講演、 円偏光発光・検出デバイスや生体応用などの展望について紹介した、
- 特に、最近の研究成果として、円偏光を生体組織に照射し、生体内からの散乱 光の偏光状態を調べることにより、内部の散乱体である細胞核の形状変化を介 して組織の異形成を検知することができるとし、ヒトのすい臓がんの肝転移検 体に対し近赤外の円偏光を照射し、がん診断が可能であることを示した。
- さらに、円偏光の散乱現象を数値シミュレーションに組み込み、検出角の変調 により表面に存在するがんの層厚検出が可能であること、本技術は東工大グ ループが開発しているスピン偏極円偏光発光ダイオード(Spin-LED; Spinpolarized Light Emitting Diode)を内視鏡先端に組み込むことにより、体内でのその場観察を可能とすることを紹介した。





# 強磁性スピントロニクスから "X" スピントロニクスへ

小野輝男先生(京大)

- ▶ 小野輝男先生(京大)は、Xが反強磁性、フェリ磁性、超伝導の場合のスピントロ ニクスの展開について議論した。
- 特に、反強磁性体は(1)Stray fieldがないこと、(2)THz磁気共鳴、(3)2つの共鳴モードという特徴を持つ。
- 反強磁性体の磁化操作に関してスピントルク反強磁性メモリを紹介した。また、 フェリ磁性体の特徴を活かした磁化操作に関する研究として、2つの副格子に別々 にアクセスできることなどを紹介した。
- また、強磁性体を含む極性超伝導多層膜において、外部磁場を用いずに一方向にの み電気抵抗がゼロとなる超伝導ダイオード効果を観測したことを紹介した。
- Nb層、V層、Co層、V層、Ta層から構成される極性構造を有した超伝導/強磁性多層 膜において、強磁性体であるCoの磁気状態を制御することによって、外部磁場がな い状態でも臨界電流の大きさが電流方向に依存することを発見し、さらに無磁場下 において超伝導ダイオード効果の方向を制御することに成功したという。



## スピントロニクス研究会 の20年とこれから

#### 佐藤勝昭(農工大)

- 佐藤は、2001年4月に、世話人代表としてスピンエレクトロニクス研究会の設立の 申請をしたときのこの分野の状況を振り返るとともに、その後20年のスピントロニ クス分野の発展を概観し、この分野に本会が果たした役割を述べ、本会が今後もこ の分野に貢献することの期待を述べた。
- ▶ 20年のスピントロニクス研究の発展は素晴らしいものがある。
  - MgOバリアTMR素子の開発と高密度磁気読み出しヘッドへの実用化、スピン移行トルク (STT)による磁化反転の発見とSTT-MRAMの開発とユニバーサルメモリへの展開、電流誘起 磁壁移動(CIWM)の発見とレーストラックメモリの提案、スピントルク発振子の発見と MAMR(マイクロ波アシスト磁気記録)への応用、逆スピンホール効果によるスピン流計測 技術の確立、熱スピン流によるスピンゼーベック効果の発見とスピンカロリティクス分野 への発展、トポロジカル絶縁体によるスピン流の生成、磁気スキルミオンの観測とメモリ 応用の提案、半導体へのスピン注入、室温磁性半導体のリザーバコンピューティングへの 応用など枚挙にいとまない。わが国の研究者が、これらのトピックスの多くにおいて常に 大きく貢献してきたことは言うまでもない。
- 本研究会は、最新のトピックスを学術講演会のシンポジウムとして紹介するほか、 折に触れスクールを開催し、若手の人材育成を図るなど、この分野を常にリードしてきた。今後もこの分野は、基礎と応用のキャッチボールを通じてさらなる発展を 遂げると期待される。スピントロニクス研究会の活動がこの発展を支えるものと確 信している。





# 12. 終わりに

スピントロニクス領域で見出 された数々の基礎物理法則は、 新たなデバイス開発への道筋 を示しており、次世代の革新 的デバイス技術の芽として熱 い視線を浴びています。

スピン科学は、ナノという舞台を得て、大きく育ちつつあります。理論と実験がかみ合って、新しい世界が開かれる予感を感じます。